

研究評価委員会分科会の設置について

NEDO技術委員・技術委員会等規程第 32 条に基づき、
研究評価委員会において、

研究評価委員会
「次世代プリントエレクトロニクス材料・プロセス基盤技術開発」(事後評価)
分科会

が設置された。

表 1 研究評価委員会
「次世代プリントエレクトロニクス材料・プロセス基盤技術開発」(事後評価)
分科会委員名簿

	氏名	所属、役職
分科 会長	うすい ひろあき 臼井 博明	東京農工大学 大学院工学研究院応用化学部門 教授
分科 会長 代理	おかだ ひろゆき 岡田 裕之	富山大学大学院 理工学研究部 電気電子システム工学専攻 教授
委員	くらた てつゆき 蔵田 哲之	ミヨシ電子株式会社 取締役
	なかじま しんいちろう 中島 伸一郎	日本航空電子工業(株) 商品開発センターセンター長
	むらた ひでゆき 村田 英幸	北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス研究科 教授
	わたなべ ひろはる 渡邊 洋治	SMBC 日興証券株式会社 株式調査部 シニアアナリスト

敬称略、五十音順